(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年2 月24 日 (24.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/017991 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/314

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/011595

(22) 国際出願日:

2004年8月12日(12.08.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-293739 2003 年8 月15 日 (15.08.2003) JP 特願2003-293862 2003 年8 月15 日 (15.08.2003) JP 特願2003-311555 2003 年9 月3 日 (03.09.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号

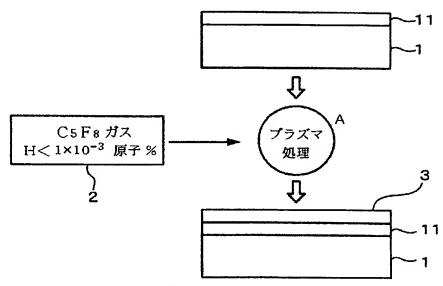
Tokyo (JP). 日本ゼオン株式会社 (ZEON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008323 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 Tokyo (JP).

- (71) 出願人 および
- (72) 発明者: 大見 忠弘 (OHMI, Tadahiro) [JP/JP]; 〒 9800813 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋 2-1-17-301 Miyagi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小林 保男 (KOBAYASHI, Yasuo) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢 6 5 0 番地 東京エレクトロンA T 株式会社内 Yamanashi (JP). 川村 剛平 (KAWA-MURA, Kohei) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢 6 5 0 番地 東京エレクトロンA T 株式会社内 Yamanashi (JP). 寺本 章伸 (TERAMOTO, Akinobu) [JP/JP]; 〒9800037 宮城県仙台市宮城野区平成 1-1-2 2-K 6 Miyagi (JP). 杉本 達也 (SUG-IMOTO, Tatsuya) [JP/JP]; 〒1008323 東京都千代田

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE, METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE AND GAS FOR PLASMA CVD

(54) 発明の名称: 半導体装置、半導体装置の製造方法及びプラズマCVD用ガス



 $2...C_5F_8$ GAS H < 1 × 10^{-3} ATOMIC %

A...PLASMA TREATMENT

(57) Abstract: A semiconductor device having an insulating film comprising a fluorine-doped carbon film having experienced a thermal history under a temperature of 420°C or less, characterized in that the fluorine-doped carbon film has a hydrogen atom content of 3 atomic % or less before the experience of the thermal history.



区丸の内二丁目 6 番 1 号 日本ゼオン株式会社内 Tokyo (JP). 山田 俊郎 (YAMADA, Toshiro) [JP/JP]; 〒1008323 東京都千代田区丸の内二丁目 6番 1 号 日本ゼオン株式会社内 Tokyo (JP). 田中 公章 (TANAKA, Kimiaki) [JP/JP]; 〒1008323 東京都千代田区丸の内二丁目 6番 1 号 日本ゼオン株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 吉武 賢次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒 1000005 東京都千代田区丸の内三丁目 2番3号富士 ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

- SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。